€^

Priority from

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平3-202269 母公開 平成3年(1991)9月4日

®Int. Cl. ⁵	識別記号	厅内整理番号
B 24 B 37/00	Н	6581-3C
C 09 G 1/00 C 09 K 3/14	х	6516—4H 7043—4H
H 01 L 21/304	321 P	8831-5F

審査請求 未請求 請求項の数 42 (全9頁)

A.

図発明の名称 低ナトリウム低金属シリカ研磨スラリー

> **创特** 願 平2-129345

②出 頤 平2(1990)5月21日

優先権主張 図1989年10月12日図米田(US)回420786

@発 明 若 ジョン エイ. ロムバ アメリカ合衆国, イリノイ 60304, オーク パーク, サ - 11-

ウス ロムバード アペニュ 741

@発 明 考 チャールズ シー。ペ アメリカ合衆国, イリノイ 60504, オーロラ、リッジ イン

□ード 2545

の出 類 人 ナルコ ケミカル カ アメリカ合衆国, イリノイ 60563 - 1198, ネイバービ

ンパニー ル, ワン ナルコ センター (番地なし)

砂代 理 人 弁理士 背 木 外3名 朗

1. 晃明の名称

低ナトリウム低金属シリカ研磨スラリー

2. 特許請求の範囲

1. (i) シリカ基準で約0~200ppmのナトリウ ム及び金属合有量を有するコロイド状シリカ、

(il) 殺細関剤及び(il) 殺生物剤を含んで成る コロイド状シリカスラリー。

2. 鉄コロイド伏シリカがシリカ基準で約0~ 100ppmのチトリウム及び金属合有量を有する請求 項1記載のコロイド状シリカスラリー。

3. 該コロイド状シリカがシリカ英雄で約0~ 100ppmのアニオン合有量を有する鈴求項 1 記載の コロイド状シリカスラリー。

4. 森コロイド状シリカがアンモニア、アミン 頬及び第四級アンモニウム塩の群から選択された 少なくとも1種の対イオンを含む胡求項1記載の コロイド状シリカスラリー。

5. 終コロイド状シリカが、脱イオン化され、 次いで水酸化アンモニウム及び/又は炭酸アンモ

ニウムで再アルカリ化された、標準ナトリウム― ペースのシリカゾルである請求項1記載のコロイ ド状シリカスラリー。

6. 核コロイド状シリカかシリケートエステル、 テトラハロゲン化珪紫及びその他の高純度シリカ 湖の群から選択された少なくとも1種の化合物か ら製造された低ナトリウム低金属シリカゾルであ る鯖状項1 紀載のコロイド状シリカスラリー。

7. 核コロイド状シリカが約1~60%の範囲の 量で存在し、終股細菌剤が約0.08~6%の範囲の 量で存在し、そして嵌取生物剤が約0~1000ppm の範囲の量で存在する誰求項1記載のコロイド状 シリカスラリー。

8. 該政細関剤が約0.1~1.25%の範囲の量で 存在する請求項で記載のコロイド状シリカスラリ

9. 該殺細菌剤が約0.5~0.75%の範囲の量で 存在する請求項8記載のスロイド状ジリカスラリ

10. 核殺生物剤が約65~100pp≡の範囲の量で存